



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

多模式可编程调制的旋转横向磁场控制的电弧离子装置

文献类型: 专利

作者 肖金泉,郎文昌,孙超,宫骏,赵彦辉,闻立时

发表日期 2010-06-09

专利国别 中国

权利人 中国科学院金属研究所

公开日期 2013-06-19

语种 中文

专利申请号 200810010762.4

源URL [<http://210.72.142.130/handle/321006/68256>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 肖金泉,郎文昌,孙超,宫骏,赵彦辉,闻立时. 多模式可编程调制的旋转横向磁场控制的电弧离子装置. 2010-06-09.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

68

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。

